## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-132677

(43) Date of publication of application: 20.05.1997

(51)Int.CI.

COSL 21/00 C08K 5/10 C08K 5/17 //(C08L 21/00 C08L 71:02

(21)Application number: 07-302236

(71)Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

(22)Date of filing:

27.10.1995

(72)Inventor: KANAE KENTAROU

TAKASHIMA MASAAKI

**UMEDA ITSUKI** MORI YOJI

(30)Priority

Priority number: 07248263

Priority date: 04.09.1995

Priority country: JP

## (54) RUBBER COMPOSITION

(57)Abstract:

properties to a rubber without detriment to the characteristics of the rubber by blending the rubber with a perchlorate of a specified quaternary ammonium compound and a specified aliphatic monocarboxylic acid diester of a polyalkylene glycol. SOLUTION: This rubber composition is obtained by blending a rubber with a quaternary ammonium salt of a perchloric acid, represented by formula I (wherein R1 is a group of a 2-20C carboxylic acid having the carboxyl groups removed therefrom; R2 and R3 are each a 1-20C alkyl or hydroxyalkyl; A1 and A2 are each a 2-4C alkylene; (m) is 0 to 20; (n) is 1 to 20; R4 is a 4-22C alkyl, a 7-20C aralkyl, etc.; R5 is a 1-20C alkyl; (x) is 0 to 3; and Y is 1 to 4) and an aliphatic monocarboxylic acid diester of polyalkylene glycol, represented by formula II (wherein R6 and R8 are each a group of a 4-18C aliphatic monocarboxylic acid having the carboxyl groups removed therefrom; R7 is a 2-4C alkylene; and (k) is 2

to 30). The compound of formula I is obtained by esterifying an

ammonium salt and a carboxylic acid respectively corresponding to the right and the left in the formula I. The single use of a compound of

PROBLEM TO BE SOLVED: To impart conductivity and antistatic

12R5\_0+(A)-2m\_5h\_R1-1-0+3h\_m2+4+ cm\_1 t

П

Ţ

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

formula I in particular is desirable.

07.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-132677

(43)公開日 平成9年(1997)5月20日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> | 識別記号          | <b>庁内整理番号</b> | FΙ      |         |          | 技術      | <b>表示箇所</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| C08L 21/00                | LBR           |               | C08L 2  | 1/00    | LBR      |         |             |
| C08K 5/10                 | KDB           |               | C08K !  | 5/10    | KDB      |         |             |
| 5/17                      | KDG           |               |         | 5/17    | KDG      |         |             |
| // (C08L 21/00            |               |               |         |         |          |         |             |
| 71: 02)                   |               |               |         |         |          |         |             |
|                           |               |               | 審査請求    | 未請求     | 請求項の数 1  | FD (全   | 13 頁)       |
| (21)出願番号                  | 特顧平7-302236   |               | (71)出顧人 | 0000041 | 78       |         |             |
|                           |               |               |         | 日本合品    | 成ゴム株式会社  |         |             |
| (22)出顧日                   | 平成7年(1995)10月 | 27日           |         | 東京都中    | 中央区築地2丁目 | ]11番24号 |             |
|                           |               |               | (72)発明者 | 鼎健      | 太郎       |         |             |
| (31)優先権主張番号               | 特顯平7-248263   |               |         | 東京都中    | 中央区築地二丁目 | 311番24号 | 日本合         |
| (32)優先日                   | 平7(1995)9月4日  | 1             |         | 成ゴム     | 株式会社内    |         |             |
| (33)優先権主張国                | 日本(JP)        |               | (72)発明者 | 高嶋      | 正昭       |         |             |
|                           |               |               | ļ       | 東京都     | 中央区築地二丁  | 目11番24号 | 日本合         |
|                           |               |               |         | 成ゴム     | 朱式会社内    |         |             |
|                           |               | •             | (72)発明者 | 梅田      | 逸樹       |         |             |
|                           |               |               |         | 東京都     | 中央区築地二丁  | 目11番24号 | 日本合         |
|                           |               |               |         | 成ゴム     | 朱式会社内    |         |             |
|                           |               |               | (74)代理人 | 弁理士     | 福沢 俊明    |         |             |
|                           |               |               |         |         |          | 最終]     | 頁に続く        |

### (54) 【発明の名称】 ゴム組成物

#### (57)【要約】

【課題】 ゴム組成物の導電性の付与および電気抵抗値の制御が容易で、かつゴム本来の特性を維持できるゴム組成物を提供する。

【解決手段】 ゴムに、下記式(1)で代表される過塩素酸の第四級アンモニウム塩および/またはポリアルキレングリコールの脂肪族モノカルボン酸ジエステル(但し、脂肪族モノカルボン酸の炭素数は4~18)を配合してなるゴム組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゴムに、下記一般式(1)で表される過塩素酸の第四級アンモニウム塩および下記一般式(2)で表されるポリアルキレングリコールの脂肪族モノカル

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 & R^{2} \\
\parallel & \parallel & 1 \\
R^{5}-0-(A^{1}-0)_{m}-C \end{bmatrix}_{x}-R^{1}-\begin{bmatrix} C-(0-A^{2})_{n}-N^{+}-R^{4} & C10_{4}\end{bmatrix}_{y} \dots (1)$$

【化2】

[式中、 $R^6$  および $R^8$  は各々独立に炭素数  $4\sim18$  の脂肪族モノカルボン酸からカルボキシル基を除いた基を示し、 $R^7$  は炭素数  $2\sim4$  のアルキレン基を示し、k は  $2\sim30$  の整数である。]

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ゴム組成物に関し、さらに詳しくは、ゴムに特定の過塩素酸の第四級アンモニウム塩および/またはポリアルキレングリコールの脂肪族モノカルボン酸ジエステルを配合してなるゴム組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】ゴム組成物は、タイヤ、チューブ、ベルト、ホース、ロール等に加工され、自動車、電子部品、事務機器、医療機器等を含む幅広い産業分野で使用され 40 ているが、ゴム成形品は一般に帯電しやすく、ガス、燃料、有機溶剤等を扱う分野では火災や爆発の危険があり、さらに近年、面状発熱体や制電印刷ロールのほか、電気音響機器、OA機器等の精密機器分野でも、導電性あるいは帯電防止性ゴム組成物が実用に供されており、特に帯電防止機能が必要なシール材、OA機器分野のベルト、ロール等においては、特定範囲の電気抵抗値に制御された導電性を有するゴム成形物が強く求められてきている。ゴム成形物に導電性を付与する方法としては、表面に導電性処理した無機フィラー、金属フィラー、導50

ボン酸ジエステルの群から選ばれる少なくとも1種の化 合物を配合してなるゴム組成物。

【化1】

電性ウィスカーあるいは帯電防止剤(界面活性剤)をゴ ム組成物中に配合する方法や、有機溶剤等にアルカリ金 属塩、アルカリ土類金属塩を溶解した溶液をゴム成形物 に含浸する方法が知られている。しかしながら、これら の方法のうち、表面に導電性処理した無機フィラーや金 属フィラーを配合したゴム組成物では、フィラーの含有 量が僅かに変化しただけも、電気抵抗が大きく変化する ため、所定の電気抵抗値に制御するのが困難であり、ま たゴム成形物からフィラーが脱落しやすく、そのために 成形物の周囲の使用環境の汚染を来たすという問題もあ る。また導電性ウィスカーを配合したゴム組成物では、 ゴムと導電性ウィスカーを混練する際に、ウィスカーに 応力がかかるため、ウィスカーが破壊され、導電性フィ ラーとして充分機能できず、所期の導電性が得られない という問題がある。また帯電防止剤(界面活性剤)を配 合したゴム組成物の場合も、電気抵抗値の低減効果が少 ないため、多量に添加しなければならず、経済的に不利 であるばかりか、ゴム本来の特性を損なうおそれがあ り、また特に、最も静電気の発生しやすい低湿度雰囲気 では、導電性が低下するという問題もある。さらに有機 溶媒等にアルカリ(土類)金属塩を溶解した溶液を用い 30 る方法では、有機溶媒等を完全に除去することが困難 で、また溶液中への浸漬により、ゴム成形物が変形した

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 従来の問題点を解決するためになされたものであって、 ゴム組成物の導電性の付与および電気抵抗値の制御が容 易で、かつゴム本来の特性を維持できるゴム組成物を提 供することを目的とする。

り変質する場合あるという問題点もある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記実状に鑑み鋭意検討を重ねた結果、特定の過塩素酸の第四級アンモニウム塩および/またはポリアルキレングリコールの脂肪族モノカルボン酸ジエステルを、ゴムに配合することにより、所期の目的が達成されることを見い出し、本発明をなすに至った。本発明は、ゴムに、下記一般式(1)で表される過塩素酸の第四級アンモニウム塩および下記一般式(2)で表されるポリアルキレングリコールの脂肪族モノカルボン酸ジエステルの群から選ばれる少なくとも1種の化合物を配合してなるゴム組成物、を要旨とするものである。

\_

## [0005]

### 【化1】

#### [0007]

#### 【化2】

【0008】 〔式中、 $R^6$  および $R^8$  は各々独立に炭素数  $4\sim18$  の脂肪族モノカルボン酸からカルボキシル基 20 を除いた基を示し、 $R^7$  は炭素数  $2\sim4$  のアルキレン基を示し、k は  $2\sim3$  0、好ましくは  $3\sim1$  5 の整数である。〕

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。本発明における一般式(1)で表される過塩素酸の第四級アンモニウム塩(以下、「化合物(A)」という。)および一般式(2)で表されるポリアルキレングリコールの脂肪族モノカルボン酸ジエステル(以下、「化合物(B)」という。)は、ゴム組成物に制御された導電性を付与する成分である。化合物(A)を表す一般式(1)において、基R<sup>1</sup>に対応する炭素数2~20の脂肪族または芳香族カルボン酸としては、例えばシュウ酸、コハク酸、アジピン酸、スベリン酸、セバシン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、グルタル酸、アゼライン酸、酒石酸、クエン酸、ブタントリカルボン酸、ブタンテトラカルボン酸等が挙げられる。

【0010】R<sup>2</sup> またはR<sup>3</sup> で示される炭素数1~20のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、第二ブチル基、 40第三ブチル基、イソブチル基、アミル基、第三アミル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、イソオクチル基、2-エチルヘキシル基、第三オクチル基、ノニル基、第三ノニル基、デシル基、イソデシル基、ドデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基等が挙げられ、また炭素数1~20のヒドロキシアルキル基としては、例えば上記アルキル基に対応するヒドロキシアルキル基が挙げられる。これらのヒドロキシアルキル基中のヒドロキシル基の数と位置は適宜に選定しうるが、ヒドロキシル基の数は好ましく 50

は $1\sim5$ である。 $A^1$  または $A^2$  で示される炭素数 $2\sim$ 4のアルキレン基としては、例えばエチレン基、1,2 ープロピレン基、1,3-プロピレン基、1,3-ブチ レン基、1, 4-ブチレン基等が挙げられる。R4 で示 される炭素数4~22のアルキル基としては、例えばブ チル基、第二ブチル基、第三ブチル基、イソブチル基、 アミル基、第三アミル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オ クチル基、イソオクチル基、2-エチルヘキシル基、第 三オクチル基、ノニル基、第三ノニル基、デシル基、イ ソデシル基、ドデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシ ル基、オクタデシルキ基、エイコシル基、ドコシル基等 が挙げられ、炭素数7~20のアラルキル基としては、 ベンジル基、ジフェニルメチル基、シンナミル基、フェ ネチル基、スチリル基等が挙げられる。また、R4 で示 されるR'-CONHR" - 基において、R'で示される炭素 数1~20のアルキル基としては、例えば上記R2また はR<sup>3</sup> について例示したアルキル基と同様の基等が挙げ られ、また炭素数1~20のアルケニル基としては、例 えばビニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、 1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1 -ペンテニル基、2-ペンテニル基、3-ペンテニル 基、4-ペンテニル基、1-ヘプテニル基、2-ヘプテ ニル基、1-ノネニル基、3-ノネニル基、8-ノネニ ル基、1-ウンデセニル基、2-ウンデセニル基、3-ウンデセニル基、4-ウンデセニル基、10-ウンデセ ニル基、3-トリデセニル基、4-トリデセニル基、8 ートリデセニル、1ーペンタデセニル、6ーペンタデセ ニル基、8-ペンタデセニル基、5-ヘプタデセニル 基、8-ヘプタデセニル基、10-ノナデカニル基、8 -ヘンエイコニセル基、10-ヘンエイコセニル基等が 挙げられる。また、R"で示される炭素数1~10のア ルキレン基としては、例えばエチレン基、1,2ープロ ピレン基、1,3-プロピレン基、1,3-ブチレン 基、1、4-ブチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメ チレン基等が挙げられる。さらに、R5 で示される炭素 数1~20のアルキル基としては、例えば上記R2 また はR3 について例示したアルキル基と同様の基等が挙げ

【0011】化合物(A)は、例えば、一般式(1)に対応するヒドロキシル基を有する過塩素酸の第四級アンモニウム塩と、上記炭素数2~20の脂肪族または芳香族カルボン酸あるいはそれらのエステルとを、常法によりエステル化反応あるいはエステル交換反応させることによって合成することができる。これらの反応に際して、ヒドロキシル基を有する過塩素酸の第四級アンモニウム塩、および炭素数2~20の脂肪族または芳香族カルボン酸あるいはそれらのエステルは、それぞれ単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。化合物(A)の具体例としては、下記式(3)~(24)の化合物が挙げられる。

られる。

[0015] 
$$\begin{array}{c} 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{CH}_3 &$$

[0021] 
$$\begin{array}{c} \text{HgC}_4-0-\text{C}_2\text{H}_4-0-\overset{\text{C}}{\text{C}} \\ \text{HgC}_4-0-\text{C}_2\text{H}_4-0-\overset{\text{C}}{\text{C}} \\ \text{C}-0-\text{C}_2\text{H}_4-\overset{\text{N}}{\text{N}}^+-\text{C}_8\text{H}_{17} \cdot \text{C10}_4- \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \end{array} \right] ... (12)$$

[ 
$$0 \ 0 \ 2 \ 9$$
 ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \ 2 \ 0$  ] 
[  $4 \$ 

【0034】次に、化合物(B)を表す一般式(2)に おいて、基R6 またはR8 に対応する炭素数4~18の 脂肪族モノカルボン酸としては、例えば酪酸、イソ酪 酸、ヘプタン酸、ヘキサン酸、オクチル酸、イソオクチ ル酸、2ーエチルヘキサン酸、ノナン酸、デカン酸、ド デカン酸、テトラデカン酸、ヘキサデカン酸、ステアリ ン酸等が挙げられる。これらの中で、好ましくはヘキサ ン酸、オクチル酸、イソオクチル酸、 2ーエチルヘキサ ン酸、ノナン酸、デカン酸、ドデカン酸である。R<sup>7</sup>で 示される炭素数2~4のアルキレン基としては、例えば エチレン基、1,2-プロピレン基、1,3-プロピレ ン基、1、3-ブチレン基、1、4-ブチレン基等が挙 げられる。これらの中で、好ましくはエチレン基、1. 2-プロピレン基、1, 4-ブチレン基である。また、 一般式(2)におけるポリアルキレングリコール単位の 平均分子量(Mw)は、通常、200~1000であ る。化合物(B)は、例えば、一般式(2)に対応する ポリアルキレングリコールと、上記炭素数4~18の脂 肪族モノカルボン酸あるいはそのエステルとを、常法に よりエステル化反応あるいはエステル交換反応させるこ とによって合成することができる。これらの反応に際し て、ポリアルキレングリコールおよび炭素数4~18の 脂肪族モノカルボン酸は、それぞれ単独でまたは2種以 上を混合して使用することができる。

【0035】化合物(B)の具体例としては、ポリエチレングリコールのジへプタン酸エステル、ポリエチレングリコールのジー2-エチルへキサン酸エステルのポリエチレングリコールのジデカン酸エステル、ポリプロピレングリコールのジー2-エチルへキサン酸エステル、ポリテトラメチレングリコールのジープタン酸エステル、ポリテトラメチレングリコールのジープタン酸エステル、ポリテトラメチレングリコールのジープタン酸エステル、ポリテトラメチレングリコールのジーカン酸エステル、ポリテトラメチレングリコールクジデカン酸エステル、ポリエチレングリコール/ポリプロピレングリコール(混合モル比=1/1)のジへプタン酸エステ

ル、ポリエチレングリコール/ポリプロピレングリコー ル (混合モル比=1/1) のジー2-エチルヘキサン酸 エステル、ポリエチレングリコール/ポリプロピレング リコール (混合モル比=1/1) のジデカン酸エステ ル、ポリエチレングリコール/ポリテトラメチレングリ コール (混合モル比=1/1) のジヘプタン酸エステ ル、ポリエチレングリコール/ポリテトラメチレングリ コール(混合モル比=1/1)のジー2-エチルヘキサ ン酸エステル、ポリエチレングリコール/ポリテトラメ チレングリコール(混合モル比=1/1)のジデカン酸 エステル、ポリプロピレングリコール/ポリテトラメチ レングリコール (混合モル比=1/1) のジヘプタン酸 エステル、ポリプロピレングリコール/ポリテトラメチ レングリコール (混合モル比=1/1) のジー2-エチ ルヘキサン酸エステル、ポリプロピレングリコール/ポ リテトラメチレングリコール (混合モル比=1/1) の ジデカン酸エステル、ポリエチレングリコールのヘプタ ン酸/2-エチルヘキサン酸(混合モル比=1/1)エ ステル、ポリエチレングリコールのヘプタン酸/ドデカ ン酸(混合モル比=1/1) エステル、ポリエチレング リコールの2-エチルヘキサン酸/ドデカン酸(混合モ ル比=1/1) エステル、ポリプロピレングリコールの ヘプタン酸/2-エチルヘキサン酸(混合モル比=1/ 1) エステル、ポリプロピレングリコールのヘプタン酸 /ドデカン酸(混合モル比=1/1)エステル、ポリプ ロピレングリコールの2-エチルヘキサン酸/ドデカン 酸(混合モル比=1/1) エステル、ポリテトラメチレ ングリコールのヘプタン酸/2-エチルヘキサン酸(混 合モル比=1/1) エステル、ポリテトラメチレングリ コールのヘプタン酸/ドデカン酸(混合モル比=1/ 1) エステル、ポリテトラメチレングリコールの2-エ チルヘキサン酸/ドデカン酸(混合モル比=1/1)エ ステル等が挙げられる。

【0036】本発明において、化合物(A)および化合物(B)は、それぞれ単独でまたは2種以上を混合して使用することができ、あるいは化合物(A)と化合物

(B) とを併用することができるが、特に化合物(A) を1種単独で用いることが好ましい。本発明における化合物(A) および/または化合物(B) の配合量は、用いられるゴムの種類や、充填材あるいは軟化剤の種類と量等の配合条件と、ゴム組成物に設定された電気抵抗値に応じて決定されるが、ゴム100重量部に対して、通常、10~100重量部の範囲にある。この場合、これらの化合物の配合量が少なすぎると導電性付与の効果がなく、また配合量が多すぎても、ある一定量以上では電気抵抗値の低下が飽和すので、経済的でなく、またゴム成形物の表面に化合物がブリードして、製品として使用する際に問題となるおそれがある。

【0037】本発明におけるゴムとしては、加硫および /または架橋して使用されるゴム (以下、「加硫・架橋 用ゴム」という。)、熱可塑性エラストマー等が挙げら れる。前記加硫・架橋用ゴムとしては、例えば天然ゴ ム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレンーブタ ジエンゴム、クロロプレンゴム、アクリロニトリルーブ タジエンゴム、水素化アクリロニトリルーブタジエンゴ ム、ブチルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、エチレンープ 20 ロピレンゴム、エチレンープロピレンー非共役ジエンゴ ム、エチレン-酢酸ビニルゴム、クロロスルホン化ポリ エチレン、アクリルゴム、エチレン-アクリル酸エステ ルゴム、エピクロロヒドリンゴム、エピクロルヒドリン ーエチレンオキシドゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴ ム、ポリサルファイドゴム、ふっ素ゴム等が挙げられ る。これらの中で、好ましくはクロロプレンゴム、アク リロニトリルーブタジエンゴム、水素化アクリロニトリ ルーブタジエンゴム、エチレンープロピレンゴム、エチ レンープロピレンー非共役ジエンゴム、クロロスルホン 化ポリエチレン、アクリルゴム、エチレン-アクリル酸 エステルゴム、エピクロルヒドリンゴム、エピクロルヒ ドリンーエチレンオキシドゴム、ウレタンゴム、ポリサ ルファイドゴムであり、さらに好ましくはアクリロニト リルーブタジエンゴム、エチレンープロピレンゴム、エ チレンープロピレンー非共役ジエンゴム、アクリルゴム である。前記加硫・架橋用ゴムは、単独でまたは2種以 上を混合して使用することができる。また、前記熱可塑 性エラストマーとしては、好ましくはスチレンーブタジ エンブロック共重合体、スチレンーイソプレンブロック 共重合体や、これらの水素添加物が挙げられる。これら の熱可塑性エラストマーは、単独でまたは2種以上を混 合して使用することができる。

【0038】本発明のゴム組成物には、ゴムが加硫・架橋用ゴムである場合は、通常、加硫・架橋剤が配合され、またゴムの種類に関わらず、充填材、着色剤等を配合することもできる。但し、用いられるゴム自体が加硫性あるいは架橋性を有する場合は、加硫・架橋剤を配合しても配合しなくてもよい。前記加硫・架橋剤としては、用いられるゴムの種類により、硫黄系加硫剤、有機 50

過酸化物、キノイド加硫剤、樹脂加硫剤、金属酸化物加 硫剤、含硫黄有機化合物、アミン加硫剤、トリアジン系 加硫剤、ポリオール加硫剤、金属石けん加硫剤、マレイ ミド系加硫剤等を適宜選択して使用される。硫黄系加硫 剤としては、例えば粉末硫黄、硫黄華、高分散性硫黄、 不溶性硫黄、沈降硫黄、表面処理硫黄、コロイド硫黄、 塩化硫黄、一塩化硫黄、二塩化硫黄等が挙げられる。こ れらの硫黄系加硫剤は、単独でまたは2種以上を混合し て使用することができる。また、加硫・架橋剤として硫 黄系加硫剤を使用する場合には、加硫促進剤を併用する こともできる。加硫促進剤としては、例えばヘキサメチ レンテトラミン、アセトアルデヒド・アンモニア等のア ルデヒドアンモニア類;n-ブチルアルデヒドーアニリ ン縮合品、ブチルアルデヒドーモノブチルアミン縮合 品、ヘプトアルデヒドーアニリン反応品、トリクロトニ リデン・テトラミン等のアルデヒドアミン類:ジフェニ ルグアニジン、ジーoートリルグアニジン、オルト・ト リル・ビグアニド、ジカテコール・ホウ酸のジオルト・ トリル・グアニジン塩等のグアニジン塩類:2-メルカ プトイミダゾリン等のイミダゾリン類;2-メルカプト ベンゾチアゾール、2-メルカプトチアゾリン、ジベン ゾチアジル・ジスルフィド、2-メルカプトベンゾチア ゾールの亜鉛塩、2-メルカプトベンゾチアゾールのナ トリウム塩、2-メルカプトベンゾチアゾールのシクロ ヘキシルアミン塩、2-(2,4-ジニトロフェニルチ オ) ベンゾチアゾール、2- (N, N-ジエチルチオ・ カルバモイルチオ) ベンゾチアゾール、2-(4'-モ ルホリノ・ジチオ) ベンゾチアゾール、4-モルホニル -2-ベンゾチアジル・ジスルフィド等のチアゾール 類; N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアジル・スルフ ェンアミド、N, N-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチ アジル・スルフェンアミド、N-オキシジエチレン-2 ーベンゾチアジル・スルフェンアミド、N, Nージイソ プロピルー2ーベンゾチアジル・スルフェンアミド、N -tert-ブチル-2-ベンゾチアジル・スルフェン アミド等のスフェンアミド類;チオカルバニド、エチレ ン・チオ尿素 (2ーメルカプトイミダゾリン)、ジエチ ル・チオ尿素、ジブチル・チオ尿素、混合アルキルチオ 尿素、トリメチルチオ尿素、ジラウリルチオ尿素等のチ オ尿素類;ジメチル・ジチオカルバミン酸ナトリウム、 ジエチル・ジチオカルバミン酸ナトリウム、ジーn-ブ チル・カルバミン酸ナトリウム、ジメチル・ジチオカル バミン酸鉛、ジアミル・ジチオカルバミン酸鉛、ジメチ ルジチオカルバミン酸亜鉛、ジアミル・ジチオカルバミ ン酸亜鉛、ジエチル・ジチオカルバミン酸亜鉛、ジーn - プチル・ジチオカルバミン酸亜鉛、ジベンジル・ジチ オカルバミン酸亜鉛、Nーペンタメチレン・ジチオカル バミン酸亜鉛、エチルフェニル・ジチオカルバミン酸亜 鉛、ジメチル・ジチオカルバミン酸セレン、ジエチル・

ジチオカルバミン酸セレン、ジエチル・ジチオカルバミ

ン酸テルル、ジエチル・ジチオカルバミン酸カドミウ ム、ジメチル・ジチオカルバミン酸銅、ジメチル・ジチ オカルバミン酸鉄、ジメチル・ジチオカルバミン酸ビス マス、ジメチル・ジチオカルバミン酸ピペリジン、メチ ルペンタメチレン・ジチオカルバミン酸ピペコリン、活 性化ジチオカルバメート等のジチオカルバミン酸塩類: テトラメチルチウラム・モノスルフィド、テトラメチル チウラム・ジスルフィド、活性テトラメチルチウラム・ ジスルフィド、テトラエチルチウラム・ジスルフィド、 テトラブチルチウラム・ジスルフィド、N. N'ージメ 10 チルーN, N'ージフェニルチウラム・ジスルフィド、 ジペンタメチレンチウラム・ジスルフィド、ジペンタメ チレンチウラム・テトラスルフィド、混合アルキル・チ ウラム・ジスルフィド等のチウラム類;イソプロピル・ キサントゲン酸ナトリウム、イソプロピル・キサントゲ ン酸亜鉛、ブチル・キサントゲン酸亜鉛等のザンテート 類;4,4'ージチオジモルホリン、アミノジアルキル ジチオホスフェート、亜鉛-o, o-n-ブチル・ホス ホロジチオエート、3-メルカプトイミダゾリンーチオ ン-2、チオグリコール酸エステル等が挙げられる。こ 20 れらの加硫促進剤は、単独でまたは2種以上を混合して 使用することができる。

【0039】有機過酸化物としては、例えば1,1-ジ 第三ブチルパーオキシー3,3,5-トリメチルシクロ ヘキサン、ジ第三ブチルパーオキサイド、第三ブチルク ミルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、2,5 -ジメチル-2, 5-ジ (第三ブチルパーオキシ) へキ サン)、2,5-ジメチル-2,5-ジ(第三ブチルパ ーオキシ) ヘキシン、1, 3-ビス (第三ブチルパーオ キシーイソプロピル) ベンゼン、第三ブチルパーオキシ 30 -イソプロピルカーボネート、アセチルシクロヘキシル スルフォニルパーオキサイド、イソブチルパーオキサイ ド、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、ジアリ ルパーオキシジカーボネート、ジプロピルパーオキシジ カーボネート、ジ(2-エトキシエチル)パーオキシジ カーボネート、ジ (メトキシイソプロピル) パーオキシ ジカーボネート、ジ(2-エチルヘキシル)パーオキシ ジカーボネート、第三ヘキシルパーオキシネオヘキサネ ート、ジ(3-メチル-3-メチロキシブチル)パーオ キシジカーボネート、第三ブチルパーオキシネオデカネ 40 ート、第三ヘキシルパーオキシネオデカネート、第三ブ チルパーオキシネオヘキサネート、2,4-ジクロロベ ンゾイルパーオキシド、第三ヘキシルパーキシピバレー ト、第三ブチルパーヘキシピバレート、3、3、5ート リメチルヘキサノイルパーオキサイド、オクタノイルパ ーオキサイド、デカノイルパーオキサイド、ラウロイル パーオキサイド、クミルパーオキシオクテート、アセチ ルパーオキサイド、第三ブチルパーオキシ(2-エチル ヘキサネート)、ベンゾイルパーオキサイド、第三ブチ ルパーオキシイソイソブチレート、1,1-ビス(第三 50 ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、第三ブチルパーオ キシマレイックアシッド、第三ブチルパーオキシラウレ ート、第三ブチルパーオキシー3,3,5ートリメチル ヘキサネート、シクロヘキサノンパーオキサイド、第三 ブチルパーオキシアリルカーボネート、2,5-ジメチ ルー2, 5-ジ (ベンゾイルパーオキシ) ヘキサン、 2, 2-ビス(第三ブチルパーオキシ)オクタン、第三 ブチルパーオキシアセテート、2, 2-ビス (第三ブチ ルパーオキシ) ブタン、第三ブチルパーオキシベンゾエ ート、ブチルー4, 4-ビス (第三ブチルパーオキシ) バレレート、ジ第三ブチルジパーオキシイソフタレー ト、メチルエチルケトンパーオキサイド、α, α'ービ ス(第三ブチルパーオキシーmーイソプロピル)シクロ ヘキサン、ジイソプロピルベンゼンーヒドロパーオキサ イド、pーメンタンヒドロパーオキサイド、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルヒドロパーオキサイド、 2, 5-ジメチルヘキサン-2, 5-ジヒドロパーオキ サイド、クメンヒドロパーオキサイド、第三ブチルヒド ロパーオキサイド等が挙げられる。これらの有機過酸化 物は、単独でまたは2種以上を混合して使用することが できる。また、加硫・架橋剤として有機過酸化物を使用 する場合には、共架橋剤を併用することもできる。共架 橋剤としては、例えば硫黄、 pーキノンジオキシム、 p ーベンゾキノンジオキシム、p, p'ージベンゾイルキ ノンジオキシム、NーメチルーN'ー4ージニトロソア ニリン、N, Nーmーフェニレンビスマレイミド、ジペ ンタメチレンチウラムペンタスルフィド、ジニトロソベ ンゼン、ジビニルベンゼン、トリアリルシアヌレート、 トリアリルイソシアヌレート、トリアジンチオール、エ チレングリコールジ (メタ) アクリレート、ジエチレン グリコールジ (メタ) アクリレート、トリエチレングリ コールジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコー ルジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、ジプロピレングリコールジ (メ タ) アクリレート、トリメトロールプロパントリ(メ タ) アクリレート、エリスリトールテトラ (メタ) アク リレート、ジアリルメラミン、ジビニルアジペート、ビ ニルブチラート、ビニルステアレート、液状ポリブタジ エンゴム、液状ポリイソプレンゴム、液状スチレンーブ タジエンゴム、液状アクリロニトリルーブタジエンゴ ム、(メタ) アクリル酸マグネシウム、(メタ) アクリ ル酸カルシウム、(メタ) アクリル酸アルミニウム、 (メタ) アクリル酸亜鉛、(メタ) アクリル酸第一錫、 (メタ) アクリル酸マグネシウム等が挙げられる。これ らの共架橋剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用 することができる。

【0040】キノイド加硫剤としては、例えばpーキノンジオキシム、p, p'ージベンゾイルキノンジオキシム、テトラクロローpーベンゾキノン、ポリーpージニトロベンゼン等が挙げられる。これらのキノイド加硫剤

は、単独でまたは2種以上を混合して使用することがで きる。樹脂加硫剤としては、例えばアルキルフェノール ・ホルムアルデヒド樹脂、メラミンーホルムアルデヒド 縮合物、トリアジンーホルムアルデヒド縮合物、オクチ ルフェノール・ホルムアルデヒド樹脂、アルキルフェノ ール・スルフィド樹脂、ヘキサメトキシメチル・メラミ ン樹脂等が挙げられる。これらの樹脂加硫剤は、単独で または2種以上を混合して使用することができる。金属 酸化物加硫剤としては、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、 一酸化鉛等が挙げられる。これらの金属酸化物加硫剤 は、単独でまたは2種以上を混合して使用することがで きる。含硫黄有機加硫剤としては、例えばモルホリンジ スルフィド、アルキルフェノールジスルフィド、N、 N'ージチオービス (ヘキサヒドロー2Hーアゼピノン -2)、チウラムポリスルフィド、2-(4'ーモルホ リノ・ジチオ) ベンゾチアゾール等が挙げられる。これ らの含硫黄有機加硫剤は、単独でまたは2種以上を混合 して使用することができる。ポリアミン系加硫剤として は、例えばヘキサメチレンジアミンカルバメート、ヘキ サメチレンジアミン、トリエチレン・テトラミン、テト ラエチレン・ペンタミン、4,4'ーメチレンビス(シ クロヘキシルアミン) カルバメート、N, N'ージシン ナミリデン-1,6-ヘキサンジアミン、アンモニウム ベンゾエート等が挙げられる。これらのポリアミン系加 硫剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用すること ができる。トリアジン系加硫剤としては、例えば2, 4, 6-トリメルカプト-s-トリアジン、2-ジーn ーブチルアミノー4, 6 ージメルカプトーsートリアジ ン等が挙げられる。これらのトリアジン系加硫剤は、単 独でまたは2種以上を混合して使用することができる。 ポリオール加硫剤としては、例えばビスフェノールA、 ビスフェノールAF、ハイドロキノン、ペンタエリトリ トール等が挙げられる。これらのポリオール系加硫剤 は、単独でまたは2種以上を混合して使用することがで きる。金属石けん加硫剤としては、例えばステアリン酸 ナトリウム、ステアリン酸カリウム、オレイン酸ナトリ ウム、オレイン酸カリウム等が挙げられる。これらの金 属石けん加硫剤は、単独でまたは2種以上を混合して使 用することができる。マレイミド系加硫剤としては、例 えばN, N'-m-フェニレンジマレイミド等が挙げら れる。

【0041】前記充填材としては、例えば重質炭酸カルシウム、胡粉、軽微性炭酸カルシウム、極微細活性化炭酸カルシウム、特殊炭酸カルシウム、塩基性炭酸マグネシウム、カオリンクレー、焼成クレー、パイロフライトクレー、シラン処理クレー、天然ケイ酸、合成無水ケイ酸、合成含水ケイ酸、合成ケイ酸カルシウム、合成ケイ酸マグネシウム、合成ケイ酸アルミニウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、酸化マグネシウム、カオリン、セリサイト、タルク、微粉50

タルク、ウォラスナイト、ゼオライト、ゾーノトナイ ト、マイカ、アスベスト、PMF (Processed Mineral Fiber: 加工鉱物繊維)、セピオライト、チタン酸カリ ウム、エレスタダイト、石膏繊維、ガラスバルン、シリ カバルン、ハイドロタルサイト、フライアシュバルン、 シラスバルン、カーボン系バルン、フェノール樹脂、尿 素樹脂、スチレン系樹脂、サラン樹脂等の有機系バル ン、アルミナ、硫酸バリウム、硫酸アルミニウム、硫酸 カルシウム、二硫化モリブデン、グラファイト、ガラス 繊維(チョップドストランド、ロービング、ミルドガラ ス繊維、ガラスフレーク)、カットファイバー、ロック ファイバー、ミクロファイバー、炭酸繊維、芳香族ポリ アミド繊維、チタン酸カリウム繊維、再生ゴム、ゴム粉 末、エボナイト粉末、セラック、木粉等が挙げられる。 これらの中で、好ましくは重質炭酸カルシウム、胡粉、 軽微性炭酸カルシウム、極微細活性化炭酸カルシウム、 カオリンクレー、焼成クレー、パイロフライトクレー、 シラン処理クレー、タルク、微粉タルク、天然ケイ酸、 合成無水ケイ酸、合成含水ケイ酸であり、さらに好まし くは極微細活性化炭酸カルシウム、焼成クレー、タル ク、合成含水ケイ酸である。前記充填材は、単独でまた は2種以上を混合して使用することができる。 充填材の 配合量は、ゴム100重量部に対して、通常、5~40 0重量部、好ましくは10~300重量部である。前記 着色剤としては、例えば酸化チタン、酸化亜鉛、リトポ ン、バライト、沈降性硫酸バリウム、炭酸カルシウム、 せっこう、カーボンブラック、鉛白、べんがら等の無機 顔料;不溶性ジスアゾ系、縮合アゾ系、イソインドリノ ン系、ベンズイミダゾロン系、アニリンブラック等の有 機顔料が挙げられる。着色剤の配合量は、ゴム100重 量部に対して、通常、O. O1~10重量部、好ましく は0.05~5重量部である。

【0042】さらに、本発明のゴム組成物には、通常の ゴム組成物で使用されている各種の添加剤を配合するこ とができる。このような添加剤としては、例えば滑剤、 金属酸化物、軟化剤、可塑剤、老化防止剤等が挙げられ る。前記滑剤としては、例えばステアリン酸、オレイン 酸、ラウリル酸、ジブチルアンモニウム・オレート、ス テアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、ステアリン 酸カリウム、ステアリン酸ナトリウム等が挙げられる。 これらの滑剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用 することができる。前記金属酸化物としては、例えば亜 鉛華、活性亜鉛華、表面処理亜鉛華、炭酸亜鉛、複合亜 鉛華、複合活性亜鉛華、表面処理酸化マグネシウム、酸 化マグネシウム、水酸化カルシウム、極微細水酸化カル シウム、一酸化鉛、鉛丹、鉛白等が挙げられる。これら の金属酸化物は、単独でまたは2種以上を混合して使用 することができる。前記軟化剤としては、例えばアロマ ティック系、ナフテン系、パラフィン系軟化剤等の石油 系軟化剤:ひまし油、綿実油、あまに油、なたね油、大

混練り機によりゴムを軟化させておいてから、化合物

豆油、パーム油、やじ油、落花生油、木ろう等の植物系 軟化剤; 黒サブ、白サブ、飴サブ等が挙げられる。これ らの軟化剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用す ることができる。前記可塑剤としては、例えばフタル酸 系、イソフタル酸系、テトラヒドロフタル酸系、アジピ ン酸系、アゼライン酸系、セバシン酸系、ドデカンー2 一酸系、マレイン酸系、フマル酸系、トリメリット酸 系、クエン酸系、イタコン酸系、リシノール酸系、ステ アリン酸系、ポリエーテル系、ポリエステル系、フォス フェート系、グリコール系、エポキシ系等の可塑剤が挙 10 げられる。これらの可塑剤は、単独でまたは2種以上を 混合して使用することができる。前記老化防止剤として は、例えばナフチルアミン系、ジフェニルアミン系、p ーフェニレンジアミン系、キノリン系、ヒドロキノン誘 導体系、モノー、ビスー、トリスーまたはポリーフェノ ール系、チオビスフェノール系、ヒンダートフェノール 系、亜リン酸エステル系、イミダゾール系、ジチオカル バミン酸ニッケル塩系、リン酸系等の老化防止剤が挙げ られる。これらの老化防止剤は、単独でまたは2種以上 を混合して使用することができる。その他必要に応じ て、酸化防止剤、加工助剤、活性剤、紫外線吸収剤、粘 着付与剤、奪水剤、ワックス、活性剤、光安定剤、カッ プリング剤、内部離型剤、スコーチ防止剤、発泡剤、発 泡助剤、抗菌剤、難燃剤、素練り促進剤等を配合するこ ともできる。

【0043】本発明のゴム組成物は、通常、バンバリー ミキサー、ニーダー、ミキシングロール等の通常のゴム

(A) および/または化合物(B)、加硫・架橋剤、充 填材、着色剤等を添加・混練りすることにより調製する ことができる。この場合、混練り機の種類、各成分の添 加方法や添加順序は特に限定されるものではない。本発 明のゴム組成物は、成形加工性に優れており、通常のゴ ム加工で使用されているプレス成形、押出し成形、射出 成形、トランスファー成形、カレンダー成形等により容 易に成形される。また、本発明のゴム組成物は、トルエ ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等の 溶媒に溶解し、スプレー、刷毛、ディッピング等の方法 により他のゴム、樹脂あるいはその他の材料に塗布した のち、風乾、加熱乾燥等により乾燥し、場合により架橋 することによって、他の材料の表面に積層することもで きる。本発明のゴム組成物は、特にLCD関連分野、L SI関連分野、IC関連分野、OA機器、AV機器、家 電機器、例えばコピー用、ファックス用、プリンター用 等の各種ロールに好適に使用することができるほか、自 動車部品、ホース、ベルト、シール材、履物等としても 有用である。

#### [0044]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例により、本 発明の実施の形態を具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実施例に限定されるものではない。

### 【実施例】

実施例1~9

#### 配合処方

| [成分]                                   | 重量部〕 |
|--|------|
| アクリルゴム (商品名AREX213 :日本合成ゴム (株) 製)      | 100  |
| ステアリン酸(商品名ステアリン酸RunacS60:花王(株)製)       | 1    |
| 焼成クレー (商品名SATINTONE No.5:土屋カオリン (株) 製) | 100  |
| 合成含水ケイ酸(商品名Nipsil LP :日本シリカ(株)製)       | 1 0  |
| ステアリン酸ナトリウム (商品名ノンサールSN-1:日本油脂 (株) 製   | 2. 5 |
| ステアリン酸カリウム (商品名ノンサールSK-1:日本油脂 (株) 製)   | 0.5  |
| 粉末硫黄(鶴見化学(株)製)                         | 0.3  |
| 導電性付与剤(表1参照)                           | 変 量  |

上記配合処方から粉末硫黄(加硫剤)、ステアリン酸ナ トリウム(加硫剤)およびステアリン酸カリウム(加硫 剤)を除いた成分をバンバリーミキサーで混練りしたの 40 ムシートを作製した。 ち、粉末硫黄、ステアリン酸ナトリウムおよびステアリ

ン酸カリウムを添加してミキシングロールで混練りし、 次いで170℃で15分間加硫成形することにより、ゴ

【0045】実施例10

アクリルゴム (商品名AR102X:日本合成ゴム (株) 製) アクリロニトリルーブタジエンゴム (商品名N23OS:日本合成ゴム (株) 製) 3.0 ステアリン酸(商品名ステアリン酸RunacS60: 花王(株) 製) 1 炭酸カルシウム (商品名白艶華CC:白石工業 (株) 製) 60 合成含水ケイ酸(商品名Nipsil NS:日本シリカ(株)製) 10 ジクミルパーオキサイド(商品名パークミルD:日本油脂(株)製) N, N-m-フェニレンビスマレイミド(商品名バルノックPM:大内新興化学 工業(株)製) 1

3 0

#### 導電性付与剤 (表2参照)

上記配合処方からジクミルパーオキサイド (架橋剤) お よびN、N-m-フェニレンビスマレイミド(共架橋 剤)を除いた成分をバンバリーミキサーで混練りしたの ち、ジクミルパーオキサイドおよびN, N-m-フェニ

レンビスマレイミドを添加してミキシングロールで混練 りし、次いで170℃で15分間架橋成形することによ り、ゴムシートを作製した。

【0046】実施例11

アクリロニトリルーブタジエンゴム(商品名N230S:日本合成ゴム(株)製)

|  | 100  |
|--|------|
| ステアリン酸(商品名ステアリン酸RunacS60:花王(株)製)       | 1    |
| 酸化亜鉛(商品名亜鉛華1号:堺化学工業(株)製)               | 5    |
| 焼成クレー (商品名SATINTONE No.5:土屋カオリン (株) 製) | 5 0  |
| 炭酸カルシウム(商品名白艶華CC:白石工業(株)製)             | 5 0  |
| テトラメチルチウラムジスルフィド(商品名ノクセラーTT:大内新興化      | 学工業  |
| (株) 製)                                 | 1. 5 |
| N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアジルスルフェンアミド(商品名ノ       | クセラ  |
| -CZ:大内新興化学工業(株)製)                      | 2    |
| 粉末硫黄(鶴見化学(株)製)                         | 0.5  |
| 導電性付与剤 (表 2 参照)                        | 6 0  |

上記配合処方から粉末硫黄(加硫剤)、テトラメチルチ ウラムジスルフィド(加硫促進剤)およびNーシクロへ キシルー2-ベンゾチアジルスルフェンアミド (加硫促 20 進剤)を除いた成分をバンバリーミキサーで混練りした のち、粉末硫黄、テトラメチルチウラムジスルフィドお

よびN-シクロヘキシル-2-ベンゾチアジルスルフェ ンアミドを添加してミキシングロールで混練りし、次い で170℃で15分間加硫成形することにより、ゴムシ ートを作製した。

【0047】実施例12

アクリロニトリルーブタジエンゴム(商品名N23OS:日本合成ゴム(株)製)

エチレンープロピレンゴム (商品名EP65:日本合成ゴム (株) 製) 8.0 ステアリン酸(商品名ステアリン酸RunacS60: 花王(株) 製) 1 焼成クレー (商品名SATINTONE No.5: 土屋カオリン (株) 製) 5.0 合成含水ケイ酸(商品名Nipsil LP:日本シリカ(株)製) 1.0 ジクミルパーオキサイド(商品名パークミルD:日本油脂(株)製) N, N-m-フェニレンビスマレイミド(商品名バルノックPM:大内新興化学 工業(株)製) 1

上記配合処方からジクミルパーオキサイド (架橋剤) お よびN, N-m-フェニレンビスマレイミド(共架橋 剤)を除いた成分をバンバリーミキサーで混練りしたの ち、ジクミルパーオキサイドおよびN, N-m-フェニ

導電性付与剤(表2参照)

レンビスマレイミドを添加してミキシングロールで混練 りし、次いで170℃で15分間架橋成形することによ り、ゴムシートを作製した。

4 0

【0048】実施例13

水素添加アクリロニトリルーブタジエンゴム (商品名Zetpol 2010 : 日本ゼオ ン(株)製) 100 ステアリン酸(商品名ステアリン酸RunacS60: 花王(株) 製) 1 焼成クレー (商品名SATINTONE No.5:土屋カオリン (株) 製) 合成含水ケイ酸(商品名Nipsil LP :日本シリカ(株)製) 1, 3-ビス (第三プチルパーオキシーイソプロピル) ベンゼン (商品名パー カドックス14/40 : 日本化薬(株) 製) N, N-m-フェニレンビスマレイミド(商品名バルノックPM:大内新興化学 工業(株)製) 1 導電性付与剤 (表2参照) 20

上記配合処方から1,3-ビス(第三ブチルパーオキシ ーイソプロピル) ベンゼン (架橋剤) およびN, N-m -フェニレンビスマレイミド(共架橋剤)を除いた成分 をバンバリーミキサーで混練りしたのち、1,3-ビス 50 架橋成形することにより、ゴムシートを作製した。

(第三ブチルパーオキシーイソプロピル) ベンゼンおよ びN、N-m-フェニレンビスマレイミドを添加してミ キシングロールで混練りし、次いで170℃で15分間 【0049】比較例1~3

導電性付与剤およびその配合量を表3に示すとおりとし た以外は、実施例1~9と同様にして、ゴムシートを作 製した。

【0050】以上の実施例1~13および比較例1~3 のゴムシートについて、体積固有抵抗値 (V. R.)をJ IS K-6723に従い、また機械的物性をJIS K-6301に従い測定した。その結果、本発明のゴム 組成物から得られたゴムシートは、ゴム本来の特性を損 なうことなく、導電性付与剤の添加量を変量することに より、10<sup>5</sup>~10<sup>10</sup> Ω・cmの範囲で、任意の体積固 有抵抗値 (V. R.)に制御することができた。測定結果 を、表1 (実施例1~9)、表2 (実施例10~13) および表3 (比較例1~3) に示す。

[0051]

【表1】

|   |  |                  |                   |                   | 実                 | 施                 | 例                 |                   | _                 |                   |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 褲帽  | 性付与剤(重量部)  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| · =   | t(9) の化合物<br>t(7) の化合物<br>t(14)の化合物              | 10<br>—          | 60                | 90<br>—           | <del>6</del> 0    | <br><br>20        |                   | 111               | <u> </u>          | <u> </u>          |
| - PBG (LW1000) のジデカン酸<br>エステル(+1)<br>- PPG (Lw400)のジヘプタン酸<br>エステル(+2) |  | _<br>_           | 1 1               | _<br>_            | _                 | -<br>-            | 30<br>—           | 60                | 90                | -<br>60           |
| - TBAB(\$3)<br>- DOP(\$4)   |  | _                |                   | <del>-</del>      | <u> </u>          |                   | _                 | -                 |                   | <del></del>       |
| \$ <b>F</b>   | 体積固有抵抗値 (V. R. )<br>(Ω·cm)                       | 5. 7E<br>+08     | 1.38<br>+06       | 9. 7E<br>+05      | 2. 3B<br>+06      | 4. 4E<br>+07      | 2.6E<br>+09       | 4. 2B<br>+08      | 3. 7E<br>+08      | 5. 5E<br>+08      |
| 価   | 機械的物性<br>・破断強度 (MPa)<br>・破断伸び (%)<br>・硬度 (JIS-A) | 6.5<br>340<br>44 | 5. 2<br>410<br>32 | 2, 3<br>510<br>20 | 4. 8<br>400<br>33 | 6. 5<br>370<br>43 | 5. 9<br>330<br>39 | 4. 9<br>380<br>31 | 2. 7<br>490<br>22 | 4. 7<br>390<br>33 |

- (\*1) PBGはポリエチレングリコール。 (\*2) PPGはポリプロピレングリコール。 (\*3) TBAB はテトラブチルアンモニウムブロミド。 (\*4) DOPはジオクチルフタレート。

[0052] 【表2】

[0053]

【表3】

| _ 表 2   |   |                    |                    |                    |                    |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |   | 実 施 例              |                    |                    |                    |  |
|   |   | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 |  |
| 韓国  | 性付与剤(重量部)   |                    |                    |                    |                    |  |
| ٠≆  | C(9) の化合物<br>C(7) の化合物<br>C(14)の化合物               | —<br>—<br>30       | _                  | _                  | 20<br>—            |  |
| <ul> <li>PBG(MVL000) のジデカン酸<br/>エステル(*1)</li> <li>PPG(Mv400)のジヘプタン酸<br/>エステル(*2)</li> </ul> |   | _<br>_             | 60                 | 40                 | _                  |  |
| • TBAB(\$3)<br>• DOP(\$4)   |   | _                  | _                  | _                  | _                  |  |
| 評   | 体積固有抵抗値(V. R. )<br>(Ω・cm)                         | 5. 5B<br>+06       | 9. 2B<br>+05       | 1. 9E<br>+07       | 7. 4B<br>+07       |  |
| 借   | 機械的物性<br>・破断強度 (MPa)<br>・破断伸び (%)<br>- 硬度 (JIS-A) | 10. 8<br>490<br>57 | 12. 0<br>540<br>53 | 11. 2<br>420<br>63 | 20. 1<br>500<br>70 |  |

- (‡1) PEGはポリエチレングリコール。
- (#2) PPGはポリプロピレングリコール。 (#3) TBAB はテトラブチルアンモニウムプロミド。 (#4) DDPはジオクチルフタレート。

| _表3_   |  |                   |                   |                   |  |  |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  | 比較例               |                   |                   |  |  |
|  |  | 1                 | 2                 | 3                 |  |  |
| 神  | 性付与剤(重量部)  |                   |                   |                   |  |  |
| ・式(9) の化合物<br>・式(7) の化合物<br>・式(14)の化合物   |  | -                 |                   | 1 1               |  |  |
| <ul><li>PBG QW1000) のジデカン酸<br/>エステル(*1)</li><li>PPG Qm400)のジヘプタン酸<br/>エステル(*2)</li></ul> |  | _                 |                   | -                 |  |  |
| • TEAB(*3)<br>• DOP(*4)  |  | <br>-             | 20<br>—           | _<br>50           |  |  |
| <b>*</b>   | 体積固有抵抗値 (V. R. )<br>(Ω・cm)                       | 8. 7B<br>+11      | 2.4E<br>+11       | 2. 4E<br>+11      |  |  |
| 価  | 機械的物性<br>・破断強度 (MPa)<br>・破断伸び (%)<br>・硬度 (JIS-A) | 7. i<br>310<br>46 | 4. 6<br>390<br>31 | 4, 7<br>410<br>30 |  |  |

事り

- (+1) PECはポリエチレングリコール。 (+2) PPCはポリプロピレングリコール。 (+3) TBAB はテトラブチルアンモニウムプロミド。 (+4) DOPはジオクチルフタレート。

50

40

[0054]

【発明の効果】本発明のゴム組成物は、導電性を有し、 その電気抵抗値の制御が容易であり、かつゴム本来の特性を維持できる。したがって、本発明のゴム組成物は、 特にLCD関連分野、LSI関連分野、IC関連分野、OA機器、AV機器、家電機器等の導電性あるいは帯電防止性が要求される分野に極めて好適に使用することができる。

フロントページの続き

(72) 発明者 森 洋二

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内